DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. **Image available** 008404744 WPI Acc No: 1990-291745/199039 Related WPI Acc No: 1994-287171 XRAM Acc No: C90-125877 XRPX Acc No: N90-224607 Aromatic dimethylidyne cpds. for electro-luminescence - prepd. by reacting arylene gp.-contg. phosphorus cpd. with ketone Patent Assignee: IDEMITSU KOSAN CO LTD (IDEK) Inventor: HIGASHI H; HOSOKAWA C; TOKAILIN H Number of Countries: 011 Number of Patents: 009 Patent Family: Kind Date Week Kind Date Applicat No Patent No A 19900314 199039 B EP 388768 A 19900926 EP 90104771 A 19890320 199046 JP 2247278 A 19901003 JP 8968387 19911015 JP 90242669 A 19900914 199147 JP 3231970 Α A 19900308 199231 19920714 US 90490337 Α US 5130603 Α 19900314 199536 EP 388768 B1 19950809 EP 90104771 19950914 DE 621416 A 19900314 199542 DE 69021416 \mathbf{E} 19900314 Α EP 90104771 A 19890320 199604 JP 95119407 B2 19951220 JP 8968387 A 19900914 199650 B2 19961113 JP 90242669 JP 2554771 20000725 US 90490337 A 19900308 200038 US 6093864 Α 19920414 US 92868726 Α 19930702 US 9387134 A Priority Applications (No Type Date): JP 89338134 A 19891228; JP 8968387 A 19890320; JP 90242669 A 19900914 Cited Patents: A3...9145; NoSR.Pub; US 4196229; US 4282354 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes EP 388768 Α Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE US 5130603 A 35 H01J-001/63 B1 E 42 H05B-033/14 Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE H05B-033/14 Based on patent EP 388768 DE 69021416 E Based on patent JP 2247278 JP 95119407 B2 14 C09K-011/06

Abstract (Basic): EP 388768 A

B2

Α

29 C09B-023/00

C07C-043/20

JP 2554771

US 6093864

An electroluminescence EL device is claimed with a light emitting cpd. of formula (I), where R1 and R2 = alkyl, opt. substd. cyclohexyl, alkoxy, cyano or opt. substd. aryl gp., R3, R4 = opt. substd. heterocyclic gp. or aryl gp., Ar = opt. substd. arylene gp., R1+R2+R3+R4 may combine to form opt. substd. satd. or unsatd. ring structure.

Previous Publ. patent JP 3231970

Div ex application US 90490337

Div ex patent US 5130603

Cont of application US 92868726

New aromatic dimethylidyne cpds. of formula (II) are claimed, where X and Y are the same or different and = 1-4C alkyl, phenyl, substd. phenyl, cyclohexyl, substd. cyclohexyl, naphthyl, substd. naphthyl, pyridyl, substd. pyridyl. Substituent = 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, or phenyl and may be substd. by a plurality of gps. Ar' = (III)

or (IV).

ADVANTAGE - The EL devices using formula (I) cpds. are highly stable and efficient and provide luminance of 1,000 cd/m2 or more in blue light region.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): EP 388768 B

An electroluminescence device which comprises a pair of electrodes and a light-emitting layer sandwiched therebetween and comprises as a light-emitting material, a compound represented by the general formula: (I), wherein R1 and R2 are each an alkyl group, a substituted or unsubstituted cyclohexyl group, an alkoxy group, a cyano group, or a substituted or unsubstituted aryl group, R3 and R4 are each a substituted or unsubstituted heterocyclic group, or an aryl group, Ar is a substituted or unsubstituted arylene group, and R1 and R3 and R2 and R4 may combine together to form a substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated ring structure or a compound represented by the formula (II).

Dwq.0/0

Abstract (Equivalent): US 5130603 A

An electroluminescence device comprises a light emitting material placed between a part of electrodes, of formula (I). In (I) R1 and R3 are each an alkyl gp., an unsubstd. cyclohexyl gp. opt. substd. by alkyl, alkoxy or phenyl gp.; alkoxy gp., cyano gp., unsubstd. aryl gp., aryl gp. substd. with alkyl gp., alkoxy gp., acyl gp., acyloxy gp., etc. The substituents together may form a 5 or 6-membered ring. R3 and R4 are each an unsubstd. heterocyclic gp., a heteorcyclic gp., etc. R1 and R3, and R2 and R4 may combine to form an (un)satd. ring. structure. USE - Electroluminescence devices using the above cpds. are used as light emitting material providing EL light transmission of high luminance in region of bluish purple to green.

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-247278

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)10月3日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14 Z 7043-4H 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全15頁)

の発明の名称

エレクトロルミネツセンス素子

②特 頭 平1-68387

②出 頭 平1(1989)3月20日

 ⑩発明者 東海林 弘

 ⑩発明者 細川 地潮

の発明者 東 久洋 の発明者 東 - 久洋

⑪出 顋 人 出光興産株式会社

四代 理 人 弁理士 久保田 藤郎

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

明 細 葡

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス業子

- 2. 特許請求の範囲
- 1 発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR'及びR'は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、シアノ基又は置換基を有する若しくは有しないでリール基、R'及びR'は、それぞれ 置換基を有する若しくは有しない複葉環式差又は アリール基、Arは置換基を有する若しくは有しないアリーレン基であって、R'とR'及びR'とR'はたがいに結合して置換基を有する若しくは 有しない飽和又は不飽和の環構造を形成していてもよい)

で設される化合物を用いたことを特徴とするエレ

クトロルミネッセンス煮子。

- 1 一般式(I) で変される化合物から成る発光 層を有する請求項1記載のエレクトロルミネッセンス数子。
- 1 発光階を一対の電磁間に介在させて成る請求 項 2 記載のエレクトロルミネッセンス素子。
- (陽極、正孔注入層、発光層及び降極の順に積 階して成る請求項3記載のエレクトロルミネッセンス素子。
- 5 陽極、正孔注入層、発光層、電子注入層及び 陰複の順に積層して成る請求項 3 記載のエレクト ロルミネッセンス妻子。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は新規な有数エレクトロルミネッセンス 業子に関するものである。さらに詳しくいえば、本 発明は、耐熱性に優れ、歩留りよく作製しうる高輝 度で安定性の良好な緑色発光の有機エレクトロル ミネッセンス素子に関するものである。

[従来の技術]

近年、エレクトロルミネッセンス素子(以下、 EL素子と略称する)は自己発光のため視認性が 高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に 優れるなどの特徴を有することから、各種表示装 置における発光案子としての利用が住目されている。

このEL素子には発光材料に無機化合物を用いて成る無機EL素子と有機化合物を用いて成る有機EL素子とがあり、このうち、有機EL素子は印加電圧を大幅に低くしうるために、その実用化研究が積極的になされている。

的記有機EL案子の構成については、腸種/ 発光層/陰極の構成を基本と、これに正孔住入層 や電子住入層を適宜設けたもの、例えば陽極/正 孔住入層/発光層/陰極や、陽極/正孔住入層/ 発光層/電子住入層/陰極などの構成のものが知 られている。設正孔往入層は、陽極より往入され た正孔を発光層に伝達する機能を有し、また、電 子往入層は陰極より往入された電子を発光層に伝 達する機能を有している。そして、該正孔往入層

しかしながら、前記(1)及び(2)のEL集 子においては、低電圧で高輝度の発光が得られているものの、発光材料として用いられる8-ヒドロャシャノリンの300℃程度以上の温度では容易に熱分解するため、広港の際、広港原の温度を300℃程度以下と蒸発温度ぎりぎりに低く抑え を発光度と隔極との間に介存させることによって、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入され、さらに、発光層に陰極又は電子注入層より住入された電子は、陰発光層と正孔住入層の界面に存在する電子の障壁により、この発光層内の界面に審積され発光効率が上がることが知られている(「アブライド・フィジックス・レターズ」第51巻、第913ページ(1987年))。

一方、前記有優臣し妻子においては、有機発光層に電子を注入するには、使用される陰極が仕事関数の低いものほど有利であり、例えばナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウムなど、仕事関数が 4 c V 以下の金属から成る陰極を用いた妻子は歴史的に有名な公知のことである。 【「エレクトロニック・プロセシーズ・イン・オルガニック・クリスタルズ(EIectric Processes 【 n O r g a n i c C r y s t a l s) 」パーガモン・プレス、ニュー・ヨーク(1981年) }。

このような有機EL素子としては、例えば(1)

る必要があって、素子作製条件が難しくしかも杰 着速度が遅いので素子の生産性の低下を免れない などの問題がある。また、薄膜性に優れた発光層 の材料を選定しなければ素子は高性能を発揮しえ ないという点を留意しなければならない。

一方、(3)のEL素子においては、ホスト物質には、正孔と電子を外部から注入できるもの、例えば好ましい化合物として8-ヒドロキシキノリンのA1錯体が、また、蛍光性物質には、正孔と電子の再結合に応答して発光できるもの例えば公知の蛍光性色素が用いられている。

この場合、発光帯(発光層)がもつべき往入機 能(電界印加により路極又は正孔住入層より正孔 を住入することができ、かつ電極又は電子住入層 より電子を住入できる機能)、輸送機能(正孔及 び電子を電界により輸送することのできる機能) 及び発光機能(正孔と電子の再結合の場を提供し、 これを発光につなげる機能)のうち、住入機能、 輸送機能及び発光機能の一部はホスト物質が狙い、 改進光性物質は発光機能の一部のみを分担するこ とから、該ホスト物質に敬量(5 モル%以下) 含有させている。このような構成のEL案子は、 1 0 V程度の印加電圧で1 0 0 0 c d / m²程度の 高輝度で、緑色より赤色領域の発光を可能として いる。

しかしながら、このEL素子は、ホスト物質として、通常8--ヒドロキシキノリンが用いられているため、前記(1)及び(2)のEL素子と同様の問題点を有している。

有機EL素子にジスチルペンゼン誘導体を用いることについて触れている文献として米国特許第4、672、265号明細書、同4、734、338号明細書、同4、734、338号明細書、同4、775、820号明細書などがある。前記明細書には、電子受容性の電気的発光性化合物よりなる層と電子供与性の電気的発光性化合物よりなる層の二層の積層を発光層とした基本構成を用いて、30元間でででである。これでで、30元間では、高い発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気の発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気の発光性化合物は、高い発光量子が開示されている。ここで電気の発光性化合物は、高いる光光量子が開いている。ここでで、10元間では、1

せずとも、発光層としてジスチルペンゼン誘導体 からなる薄膜が機能しうることは何の技術開示も ない。

[発明が解決しようとする躁ಟ]

本発明は、このような従来の低電圧で高輝度の 発光が可能な有機EL素子における問題を解決し、 耐熱性及び薄膜形成性に優れ、歩留りよく作製し うる高輝度で安定性の良好なEL素子を提供する ことを目的としてなされたものである。

【課題を解決するための手段】

本発明者らは前記目的を達成するために鋭電研究を重ねた結果、ある特定講造のスチルペン系化合物が、発光層として必要不可欠な注入機能、輸送機能及び発光機能を繋備し、かつ耐熱性及び海膜性に優れていて、蒸着温度に加熱しても、酸化合物は、何ら分解せず、均一な激結晶粒からなる酸では、が形成できる上、対向電極(金属)形化やを発光材料として用いることにより、歩留り、化を発光材料として用いることにより、歩留り、

とともに、外部抵動を受けやすい x 電子系を有し、 電気的励起が可能な化台物である。

しかしこれらにおいては、発光層は2層の復層とすることが必須であり、この2層を形成する電子供与性化合物と受容性化合物の励起類体の形成に代表される2層の界面付近における各種相互作用による発光であり、界面の状態に発光性能は大きく依存するため、作製条件が魅しく、界面の劣化による発光の減少が著しいという問題点を保有する。

上記の電気的発光性化合物の例として、1.4 - ビス(2 - メチルスチリル)ペンゼン及びその アルキル落、アルコキシ基、アミノ基などの産換 体の名が記載されている。しかし、これらの化合物を用いた案子の発光性能については何の開示も ない。また前記のように発光層での発光起源は 2 層の界面での相互作用によるものとしているの で、発光機能を2 層界面での助起鏡体によるの と特定化した発明である。この特定化された発光 機能によらずに、すなわち発光層を2 層の横進と

すなわち、本発明は、発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR'及びR'は、それぞれアルキル基、アルコキシ基、シアノ基又は置換基を有する若しくは有しない復素環式基又は 置換基を有する若しくは有しない復素環式基又は アリール基、Arは置換基を有する若しくは有し ないアリーレン基であって、R'とR'及びR'と R'はたがいに結合して置換基を有する若しくは 有しない処和又は不飽和の環構造を形成していて もよい)

で設される化合物を用いたことを特徴とするエレ クトロルミネッセンス素子を提供するものである。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のEL素子においては、発光材料として、 一般式

(式中のR'、R^I、R'、R'及びArは前記と同い に意味をもつ)

で表される化合物が用いられる。

これらの化合物はジスチルベンゼン類似の骨格を有し、固体状態において蛍光性を示し、かつ電子と正孔の移動性も良好であり、 酸ジスチルベンゼン類似の骨格の共役性により、イオン化エネルギーが小さく、電子観和力が大きいので、電極などからの電荷の注入が容易であるという特性を有している。

前記一般式 (I) において、R * 及び R * は、そ れぞれメチル蓝、エチル蓝、プロピル菌、ブチル 蓝シクロヘキシルなどのアルキル蓝、メトキシ菌、

などのアミノカルポニル基、水酸基、ナフテルオ キシカルポニル基、キシリルオキシカルポニル基、 フェノキシカルポニル基などのアリールオキシカ ルポニル基、メトキシカルポニル基、エトキシカ ルポニル基、ブトキシカルポニル基などのアルコ キシカルポニル基、さらには一般式

(式中のR*及びR*は、それぞれ水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル 基などのアンル基、アセチル基、フェニル 基又はトリル基、キシリル 基などの置換フェニル 基であり、それらは同一であってもよいし、結合しての五具環又は穴具環を形成していてもよいして登換、無置換の飽和五具環又は飽和六具環を形成していてもよい)

エトキシ苗、プロポキシ苺、ブトキシ基などのア ルコキシ基、シアノ基又はアリール基であって、 該アリール蓋はフェニル、ナフチル、アントニル などであり、これらは下記の各種産袋蓋を有して いてもよいし、有さなくてもよい。このアリール 族の屋袋芸としては前記の特性が損なわれない範 間で各種最換差が導入されてよい。例えばハロゲ ン原子、メチル基、エチル基、プロピル基、プチ ル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ茲、ブトキシ益などのアルコキシ益、 ホルミル蓋、アセチル蓋、プロピオニル蓋、ブチ りル基などのアシル基、アセチルオキシ基、プロ ピオニルオキシ墓、プチリルオキシ基などのアシ ルオキシ基、アセチルアミノ基、プロピオニルア ミノ茲、ブチリルアミノ茲などのアシルアミノ茲、 ベンジル基、フェネチル基などのアラルキル基、 フェノキシ基、トリルオキシ基などのアリールオ キシ基、シアノ基、カルポキシル基、ビニル基、 スチリル基、アニリノカルポニル基、ジメチルア ミノカルポニル苺、カルバモイル苺、アラニル苺

で表されるアミノ基などが挙げられる。また、該 R '及びR 'は同一であってもよいし、たがいに異 なっていてもよい。

さらにアリール基を置換する置換基の間で結合 し、置換、無置換の飽和五員環又は六員環を形成 してもよい。

前記一般式(1)におけるR'及びR'は、それどれて異環式基又はフェニル、ナフチル、アントニルなどのアリール落であって、これらは世後落を有していてもよいし、有さなくてもよい。該次党式をしては、例えばピリジル基、オキサゾリル基、チェニル基、イミダグリル基、チェニル基、イリル基、ゲッソリル基、ゲッソリル基、マッソリル基、フラリル基、ベンソナキサゾリルよりなる一個の基、フラリル基、ベンソオキサゾリルよりなる一個の基、フラリル基のでは行られる。まれらアリール基などが有しえる世後落は前記、R'、R*のアリール基が有しえるものと同様である。また、該R*及びR'は同一であってもよい。

さらに、前記R'とR'及びR'とR'はたがいに 結合して、置換蓋を有する若しくは有さない飽和 又は不飽和の環構造を形成していてもよい。

前記一般式(1)におけるArはアリーレン基 であって、産換益を有していてもよいし、有さな くてもよく、また、該置换器としては、前記の特 性が損なわれない範囲で各種置換基が導入されて よい。例えばハロゲン原子、メチル基、エチル基、 プロピル基、プチル基、シクロヘキシル益などの アルキル茲、メトキシ蓋、エトキシ基、プロポキ シ茲、プトキシ蓋などのアルコキシ蓋、ホルミル 益、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基な どのアシル茶、アセチルオキシ基、プロピオニル オキシ蓝、プチリルオキシ蓝などのアシルオキシ 益、アセチルアミノ蓋、プロピオニルアミノ蓋、 ブチリルアミノ基などのアシルアミノ基、ペンジ ル茲、フェネチル芸などのアラルキル基、フェノ キシ基、トリルオキシ基などのアリールオキシ基、 シアノ基、カルポキシル基、アニリノカルポニル 甚、ジメチルアミノカルポニル基、カルパモイル

基、アラニル基などのアミノカルボニル基、水酸 基、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカ ルボニル基、キシリルオキシカルボニル基などの アリールオキシカルボニル基、メトキシカルボニ ル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニ ル基、さらには前記一般式(II)で表されるアミ ノ基などが挙げられる。

またアリーレン基を配換する配換基の間で結合 し、配換、無置換の飽和五員環又は六員環を形成 してもよい。

このような一般式(1)で表される化合物の具体例としては、次に示すものを挙げることができる。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

特閒平2-247278 (6)

本発明のEL業子における発光層は、前記一般 式 (1) で表される化合物を、例えば蒸着法、ス ピンコート法、キャスト法などの公知の方法によ

した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる 輸送機能、(3)電子と正孔の再結合の場を発光 層内部に提供し、これを発光につなげる発光機能 などを有している。なお、正孔の住入されやすさ と、電子の注入されやすさに違いがあってもよい し、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小 があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動す ることが好ましい。

この発光層に用いる前記一般式(I)で表される化合物は、一般にイオン化エネルギーが6.0 e V程度より小さいので、適当な陽極金属又は陽極化合物を選べば、比較的正孔を住入しやすいし、また電子観和力は2.8 e V程度より大きいので、適当な陰極金属又は陰極化合物を選べば、比較的電子を注入しやすい上、電子、正孔の韓送毀能も優れている。さらに固体状態の蛍光性が強いため、該化合物やその会合体又は結晶などの電子と正孔の再結合時に形成された励起状態を光に変換する能力が大きい。

本発明のEL素子の構成は各種の想様があるが、

り薄膜化することにより形成することができるが、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、軟化合物の気相状態から洗料でれた薄膜や、酸化合物の溶液状態又は液相状態から固体化され形成された膜のことを理解ははは、から固体化された薄膜(分子累積膜はし、が成された薄膜は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層は、特別である。また、数発光層に、特別である。また、数発光層に、対応できる。とができる。

このようにして形成された発光層の腹厚については特に制限はなく、適宜状況に応じて選ぶことができるが、通常5 n m ないし5 μ m の範囲で選ばれる。

本発明のEL素子における発光層は、 (1) 電 界印加時に、隔極又は正孔注入層より正孔を注入 することができ、かつ陰極又は電子注入層より電 子を注入することができる注入機能、 (2) 注入

基本的には、一対の電極(陽極と陰極)間に、前記発光層を挟持した構成とし、これに必要に応じて、正孔注入層や電子注入層を介在させればよい。 具体的には(1)隔極/発光層/陰極、(2)隔極/正孔注入層/発光層/陰極、(3)隔極/正孔注入層/発光度/陰極などの構成を挙げることができる。該正孔注入層や電子注入層は必ずしも必要ではないが、これらの層があると発光性能が一段と向上する。

また、前記構成の素子においては、いずれも基板に支持されていることが好ましく、 該基板については特に制限はなく、従来有機EL素子に慣用されているもの、例えばガラス、通明プラスチック、石英などから成るものをもちいることができる。

本発明の有機EL素子における陽極としては、 仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電 気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質と するものが好ましく用いられる。このような電極 物質の具体例としては、Auなどの金属、CuI、 ITO、 SnOi、 ZnOなどの準電性透明材料が挙げられる。該陽極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより作製することができる。この電振り発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好ましい。さらに
返厚は材料にもよるが、 通常10nmないし1μm、好ましくは10~200nmの範囲で 選ばれる。

一方、陰極としては、仕事関数の小さい
(4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物及
びこれらの混合物を電極物質とするものが用いら
れる。このような電極物質の具体例としては、ナ
トリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネン
ウム、リチウム、マグネンウム/翻混合物、入し
ノAtO 1、インジウムなどが挙げられる。該陸征
は、これらの電極物質を形成させることにより、
作製することができる。また、電極としてのシー

隔極から正孔が注入された場合、該正孔を通切に発光層へ伝達しうる化合物であって、例えば 10°~10°V/caの電界印加時に、少なくとも 10-4ca*/V・Sの正孔移動度をもつものが好 調である。

ト抵抗は数百Ω /口以下が好ましく、瞑厚は通常 10nmないし1μm、好ましくは50~200 nmの範囲で選ばれる。なお、本発明の素子においては、駄陽極又は陰極のいずれか一方が透明又 は半透明であることが発光を透過し、取り出す効 率がよいので好ましい。

本発明のEL素子の構成は、前記したように、各種の態様があり、前記(2)又は(3)の構成のEL素子における正孔住入層(正孔往入輸送層)は、正孔伝達化合物から成る層であって、 婚価より注入された正孔を発光層に伝達する設能を有し、この正孔注入層を発進と発光層との間に介在させることにより、より低い電界で多くの正孔が電子は、発光層と正孔注入層に注入された電子は、発光層と正孔注入層の界面付近に蓄積され発光効率が向上するなど、発光性能の優れた素子となる。

前記正孔住入層に用いられる正孔伝達化合物は、電界を与えられた 2 個の電極間に配配されて

3,567,450 号明細書、同3,180,703 **号明細書、問3,240,597号明細 、同** 号明细事、同4、175、961号明细書、 问 4 、0 1 2 、3 7 6 号明細書、特公昭 4 9 -3 5 7 0 2 号公報、 同 3 9 - 2 7 5 7 7 号公 報、特開昭55-144250号公報、同56-1 1 9 1 3 2 号公報、同 5 6 - 2 2 4 3 7 号公 報、西独特許第1,110,518号明細書などに 記載のもの)、アミノ産換カルコン誘導体 (米国特許第3,526,501号明細書などに記 載のもの)、オキサゾール誘導体(米国特 許 好 3 . 2 5 7 . 2 0 3 号 明 細 書 な ど に 記 載 の も の)、スチリルアントラセン誘導体(特別昭56 - 46234号公報などに記載のもの)、フルオ レノン誘導体 (特別昭54-110837号公報 などに記載のもの)、ヒドラゾン誘導体(米国特 許第3,717,462号明細書、特開昭54-5 9 1 4 3 号公報、 同 5 5 - 5 2 0 6 3 号公報、 同55-52064号公報、同55-46760

号公報、同55-85495号公報、同57-11350号公報、同57-11350号公報、同57-148749号公報などに記載されているもの)、スチルベン誘導体(特開昭61-210363号公報、同61-14642号公報、同61-72255号公報、同61-14642号公報、同62-47646号公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93462 号公報、同60-93445号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-174749号公報、同60-175052号公報などに記載のもの)などを挙げることができる。

本発明においては、これらの化合物を正 孔伝達化合物として使用することができるが、 次に示すポリフィリン化合物(特開昭 6 3 - 2 9 5 6 9 5 号公報などに配数のもの)及び芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 (米国特許第4・1 2 7・4 1 2 号明細書、特開昭 5 3 - 2 7 0 3 3 号公報、同 5 4 - 5 8 4 4 5 号公報、同 5 4 - 1 4 9 6 3 4 号公報、同

5 4 - 6 4 2 9 9 号公報、 同 5 5 - 7 9 4 5 0 号公報、 同 5 5 - 1 4 4 2 5 0 号公報、 同 5 6 - 1 1 9 1 3 2 号公報、 同 6 1 - 2 9 5 5 5 8 号公報、 同 6 1 - 9 8 3 5 3 号公報、 同 6 3 - 2 9 5 6 9 5 号公報などに記載のもの)、 特に 該 芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

数ポリフィリン化合物の代表例としては、ポルフィン、1・10・15・20ーテト

ファェニルー21H・23Hーポルフィン鋼

(I)、1・10・15・20ーテトラフェニルー21H・23Hーポルフィン亜鉛(II)、

5・10・15・20ーテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ー21H・23Hーポルフィン、シリコンフタロシアニンオキシド、アルミニウムフタロシアニンクロリド、フタロシアニン(無金図)、ジリチウムフタロシアニン、鋼フタロシアニン、カフタロシアニン、亜鉛フタロシアニン、鉛フタロシアニン、チョン、チョン、チョン・オーシド、

マグネシウムフタロシアニン、飼オクタメチル フタロシアニンなどが挙げられる。また眩芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 の代表例としては、N,N,N',N'-テトラフェ ニルー4,41ージアミノピフェニル、N,N'ージ フェニル・N.N'・ジ (3-メチルフェニル)-4.4'-ジアミノピフェニル、2.2-ピス(4 - ジ - p - トリルアミノフェニル)プロバン、 1,1-ピス (4-ジ-p-トリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン、 N , N , N ', N ' - テトラー p - トリルー4、4 ' ~ ジアミノピフェニル、 1、1 - ピス(4 - ジーロートリルアミノフェニ ル)- 4 - フェニルシクロヘキサン、ビス(4 -ジメチルアミノー2-メチルフェニル) フェニ ルメタン、ピス(4-ジ-piトリルアミノフェ ニル)フェニルメタン、N、N゚-ジフェニルー N.N'-ジ (4-メトキシフェニル)- 4.4'-ジアミノピフェニル、N,N,N',N'-テトラフェ ニルー4、41ージアミノジフェニルエーテル、 4.4'-ピス(ジフェニルアミノ)クオードリ

フェニル、N,N,N-トリ(p-トリル)アミン、 4-(ジ-p-トリルアミノ)-4*-(4 (ジ-p-トリルアミノ) スチリル) スチルベン、4-N,N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニルピニ ル) ベンゼン、3-メトキシ-4*-N,N-ジ フェニルアミノスチルベン、N-フェニルカルバ ゾールなどが挙げられる。

本発明素子における数正孔住入層は、これらの 正孔伝達化合物 1 種又は 2 種以上から成る 1 層で 構成されていてもよいし、あるいは、前記層とは 別種の化合物から成る正孔住入層を質層したもの であってもよい。

一方、前記(3)の構成のEL素子における電子注入層(電子注入輸送層)は、電子伝達化合物から収るものであって、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有している。このような電子伝達化合物について特に制限はなく、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いてきる。該電子伝達化合物の好ましい例としては、

ブリント(Polymer Preprints)、 ジャパン」第37巻、第3号、第681ページ (1988年)などに記載のもの1、あるいは

などの化合物 [「ジャーナル・オブ・アブライド・フィジックス (J.Apply.Phys.)」 第27巻、L269 (1988年) などに記載の もの) や、アントラキノジメタン誘導体 (特開昭 57-149259号公報、同58-55450 号公報、同61-225151号公報、同61-233750号公報、同63-104061号

などのニトロ世換フルオレノン誘導体、

などのチオピランジオキシド誘導体、

などのジフェニルキノン誘導体【「ポリマー・ブレ

公報などに記載のもの)、フレオレニリデンメタン誘導体(特別昭 6 0 - 6 9 6 5 7 号公報、同 6 1 - 1 4 3 7 6 4 号公報、同 6 1 - 1 4 8 1 5 9 号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体(特別昭 6 1 - 2 2 5 1 5 1 号公報、同 6 1 - 2 3 3 7 5 0 号公報などに記載のもの)などを挙げることができる。

次に、本発明の有機EL業子を作製する好なな方法の例を、各様成の素子それぞれについて説明する。前記の陽極/発光層/除極から成るEL基板子の作製法について説明すると、まず適当な基板と、所望の電極物質、例えば陽極用物質で200元に、所望の電極物質、例えば陽極用物質で20元とは、10元とは、

生成しにくいなどの点から、蒸着法が好ましい。 放発光材料の薄膜化に、この蒸着法を採用する 合、その広港条件は、使用する発光層に用いる有 脱化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構 造、会合構造などにより異なるが、一般にポート 加熱區度50~400℃、真空度10~5~10~5 Pa、 双着速度 0.01~50 nm/sec、基 坂温度 - 50 ~ + 300 ℃、鎮厚 5 n m ないし 5 μ m の範囲で適宜選ぶことが望ましい。次にこ の発光層の形成後、その上に陰種用物質から成 る薄膜を、1 μm以下、好ましくは50~200 nmの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やス パッタリングなどの方法により形成させ、陰極を 設けることにより、所望の有機EL案子が得られ る。なお、このEL業子の作製においては、作製 順序を逆にして、陰額、発光層、陽極の順に作製 することも可能である。

次に、陽極/正孔注入層/発光層/陰極から成る E L 素子の作製法について説明すると、まず、 陽極を前記の E L 素子の場合と同様にして形成し

子注入層、発光層、正孔注入層、陽極の順に作製

このようにして得られた本発明の有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+、陰極を-の極性として電圧5~40 V程度を印加すると、発光が透明又は半透明の電極側より設測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は次れず発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が+、陰極が-の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい。

〔実施例〕

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

夹旋 例 1

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス基板上に、 ITOを蒸着法にて 1 0 0 n mの厚さで製膜した ものを透明支持基板とした。

この透明支持基板を市販の蒸着装置〔日本真

たのち、その上に、正孔伝連化合物から成る障膜を蒸着法などにより形成し、正孔住入層を設ける。この際の蒸着条件は、前記発光材料の障膜形成の蒸着条件に準じればよい。次に、この正孔住入層の上に、順次発光層及び陰極を、前記EL素子の作製の場合と同様にして設けることにより、所望のEL案子が得られる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序を逆にして、陰極、発光層、正孔住入層、陽極の順に作製することも可能である。

さらに、陽極/正孔往入層/発光層/電子住入層/陰極から成るEL素子の作製法について説明すると、まず、前記のEL素子の作製法につい場合と同様にして、陽極、正孔往入層、発光層を順次設けたのち、この発光層の上に、電子伝達化合電子法となどにより形成して、電子とにより、大いでこの上に、陰極を討ち、このEL素子が得られる。なお、このEL素子の作製においても、作製順序を逆にして、陰極、電

型技術(株)製」の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ポートに、N・N・一ジフェニル・N・N・一ジ(3 ーメチルフェニル)ー4・4・一ジアミノビフェニル(TPDA)200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4ービス(2・2・ジフェニルビニル)ベンゼン(DPVB、式(1)の化合物」200mgを入れて、真空槽を1×10・1Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220でまで加熱し、TPDAを蒸着速度0・1~0・3mm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚75mmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は登温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入層の上に、もう一つのポートより DPVBを発光層として、60 n m 積層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2 n m/sec、基板温度は蓋 温であった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光層

の上にステンレススチール製のマスクを設置し、 再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン 製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを 入れ、一方、真空槽中心部蓋板ホルダー下に位 置する電子ピーム広着用電子銃のターゲットと して絹のペレットを装着した。その後真空間を 2×10⁻⁴Paまで減圧してから、電子ピーム点 着法により飼を 0 . 0 3 ~ 0 . 0 8 n m / s e c の 蒸着速度で、同時に抵抗加熱法により、 モリブデ ンポートからマグネシウムを1.7~2.8 n m/ secの広着这度で広着を開始した。この際、電 子銃のフィラメントのエミッション電流は200 ~230mA、加速電圧は4kVであり、また、 ポートの温度は500℃程度であった。このよう な条件で、マグネシウムと調の混合金属電極を発 光層の上に70mm積層蒸着し対向電極とした。

このようにして作製されたEL素子に、ITO 電極を陽極、マグネシウム/網電極を隣極として、 直辺19Vを印加したところ、電流が91mA/ cm²辺れ、青森色発光を得た。ピーク波長は分光

n m/secで透明基板上に蒸着して、膜厚75 n mの正孔住入層を設けた。この際の基板風度は 室風であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔往入層の上に、もう一つのポートより MPVBを発光層として、60nm核層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365℃、蒸着速度は 0.1~0.2 nm/sec、基板爆度は室屋で あった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光層の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム広着用電子銃のターゲットとして網のペレットを装着した。その後真空槽を2×10°Paまで改圧してから、電子ビーム広着法により網を0.03~0.08 nm/secの広着速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデンポートからマグネシウムを1.7~2.8 nm/

例定により 4 9 1 n m であり、発光輝度は 8 8 0 c d / a * で わった。

なお、発光は均一に面発光になっており、発光 層に電気的ピンホールがないことが確認された。 また、発光は極めて安定していた。

実施例 2

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス蒸板上に、 I T O を蒸着法にて 1 0 0 n m の厚さで製錬した ものを透明支持基板とした。

このようにして作製されたEL素子に、ITO電極を陽極、マグネシウム/開電極を陰極として、直復20Vを印加したところ、電視が23BmA/cm²流れ、緑色発光を得た。ビーク波長は分光測定により512mmであり、発光輝度は1100cd/m²であった。

なお、実施例1と同様に、発光は発光面内で均一であり、極めて安定した線色であった。 実施例3

この透明支持基板を市販の蒸滑装配(日本真空 技術(株)製)の基板ホルダーに固定し、一方モリ ブデン製の抵抗加熱ボートに、 N.N'ージフェニルーN.N'ージ(3ーメチルフェニル)ー4.4'ージアミノビフェニル(TPDA) 200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1.4ービス(2,2ージーpートリルビニル) ベンゼン【DTVB、式(3)の化合物】 200mgを入れて、真空槽を1×10⁻¹Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ボートを215~220でまで加熱し、TPDAを蒸着速度0.1~0.3nm/secで透明基板上に蒸着して、膜厚70nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は電温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入層の上に、もう一つのポートより DTVBを発光層として、60nm模層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2 nm/sec、基板温度は窒 温であった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光層 の上にステンレススチール製のマスクを設置し、

980cd/m2であった。

なお、発光状態は、発光面内で**均一であり、極** めて安定していた。

実施例4

2 5 m m × 7 5 m m × 1 . 1 m m の ガラス 基板上に、 I T O を 広着法に て 1 0 0 n m の厚さで 製膜した ものを 透明 支持 基板とした。

この透明支持蓋板を市販の蒸着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ポートに、N・N・ージフェニルーN・N・ージ(3ーメチルフェニル)ー4・4・ージアミノビフェニル(TPDA) 200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4ービス(2・2ージフェニルピニル) ベンゼン(DPVB、式(1)の化合物1 200mgを入れて、真空標を1×10がPaまで減圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220でまで加熱し、TPDAを蒸送度0・1~0・3mmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は

再び盖板ホルダーに固定したのち、モリブデン 製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを 入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位 置する電子ビーム広着用電子銃のターゲットと して絹のペレットを装着した。その後真空間を 2×10^{・1}Paまで波圧してから、電子ピーム蒸 着法により銅を0.03~0.08 nm/secの 茂奢速度で、同時に抵抗加點法により、モリブデ ンポートからマグネシウムを1.7~2.8 nm/ secの蒸着速度で蒸着を開始した。この際、電 子銃のフィラメントのエミッション電流は200 - 2 3 0 m A 、加速電圧は 4 k V であり、また、 ポートの温度は500℃程度であった。このよう な条件で、マグネシウムと銅の混合金属電極を発 光層の上に70nm夜層蒸着し対向電極とした。 このようにして作製されたEL素子に、ITO 電極を陽極、マグネシウム/銅電極を陰極とし て、直流20Vを印加したところ、電流が119 m A / cm¹流れ、青緑色発光を得た。ピーク液長 は分光測定により 4 8 7 n m であり、発光輝度は

室温であった。

次いで、真空槽を大気圧に戻し、これら2つのモリブデン製ポートを真空槽より取り出し、代わりに(3″,4″:3,4,5:10″,9″:3′,4′.5′)ージピリジノ(1,2-a:1′,2′-a′)ピスペンソイミダゾールー6,18ージオン200mgを入れたモリブデン製ポートを真空槽へセットした。その後、真空槽を2×10⁻⁴Paまで減圧して、前記ポートを500℃まで加熱し、放発光層の上に電子注入層として該物質を60nm復層蒸着した。

その後、真空槽を大気圧に戻し、 基板ホルダーから、前記積層サンブルをいったんはずしてから、ステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、 モリブデン製の抵抗加熱ボートにマグネシウムリボン19を入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ピーム 広着用電子銃のターゲットとして銅のペレットを装着した。その後真空槽を2×10~1Paまで咳圧してから、電子ビーム 族

なお、発光状態は、実施例1と同様に均一で、 極めて安定していた。

実施例5

2 S m m × 7 S m m × 1 . 1 m m の ガラ ス 基 板 上 に l T O を 広 着 法 に て 1 O O n m の 厚 さ で 製 膜 し た

の上にステンレススチール製のマスクを設置し、 · 再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン製 の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入 れ、また真空槽中心部基板ホルダー下に位置する 電子ビーム広差用電子鉄のターゲットとして網の ペレットを装着した。その後真空槽を2×10° Paまで減圧してから、電子ピーム蒸着法により 倒を0.03~0.08 nm/secの医療速度で、 同時に抵抗加熱法によりモリブデンからマグネシ ワムを1.7~2.8 nm/secの広着速度で落 着し始めた。電子銃のフィラメントのエミッショ ン電流は200~230mA、加速電圧は4kV であった。またポートの温度は500℃程度で あった。上記条件でマグネシウムと鯛の混合金属 電抵を発光層の上に 7 0 n m 積層蒸着し対向電極 とした。この素子にITO電征を陽極、マグネシ ウム/銅電艦を陰極として直流20Vを印加する と電流が190mA/cm²流れ、黄色発光を得た。 ピーク波長は分光測定より594nmであった。 発光輝度は300cd/12であった。

ものを透明支持基板とした。この透明支持基板を 市駅の広着装置 [日本真空技術(株)製]の英板ホ ルダーに固定し、モリブデン製の抵抗加熱ポート に N . N ' - ジフェニル - N . N ' - ピスー(3 - メ チルフェニル)-(1,1'ピフェニル)-4,4'-ジアミン(TPDA)を200mg入れ、また違う モリブデン製ポートに9,9'+(1,4-フェニレ ンジメチリジン) ジフルオレン (PDMD、式 (18)の化合物)を200mg入れて、真空槽を 1×10⁻¹Paまで放圧した。その後TPDA入 りの前記ボートを215~220℃まで加熱し、 TPDAを広着速度0.1~0.3 nm/secで 透明支持基板上に蒸着して、膜厚65mmの正孔 往入層を製膜させた。この時の基板温度は室風で あった。これを真空相より取り出すことなく、正 孔往入層の上に、もう一つのポートよりPDMD を発光層として60ヵm液層蒸着した。蒸着条件 はポート温度が265~270℃で改善液度は 0.1~0.2 n m/sec、基板温度は室温で あった。これを真空槽より取り出し、上記発光層

これらの結果から、本発明のEL素子で、高輝度で極めて安定した青緑色から緑色の発光が得られることが分かった。

[発明の効果]

本発明のEL素子の発光材料として用いられる
ある特定構造のスチルベン系化合物が、発光層と
して必要不可欠な注入機能、輸送機能及び発光機能を兼備し、かつ耐熱性及び薄膜性に優れていて、

広着温度に加熱しても、該化合物は、何ら分解せず、均一な散結晶粒からなる最密な膜が形成できる上、対向電極(金属)形成時にピンホールが発生しにくいことから、該化合物を発光材料として
用いることにより、歩留りよくEL素子が得られ、しかもこのEL素子は、低電圧の印加で高輝度の青緑色より緑色までの安定な発光が得られる。

特許出願人 出光興產株式会社 代 理 人 弁理士 久保田 蘇 郎



手統補正費(自発)

平成 2 年 4 月 5 日

特許庁長官 吉田 文毅 段

1. 事件の表示

特願平1-68387

2. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス素子

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

出光贝座株式会社

4. 代 理 人

1 0 4 P

東京都中央区京橋1丁目1番10号

西勘ピル5階

(7407)弁理士 久保田 暦 郎

電話 (275) 0721番



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の概



~190℃」に訂正する。

- (8) 同第47頁下から5行目の「365~370 で」を「237~238で」に訂正する。
- (9) 同第50頁1行目の「室温であった。」の 後に「次に実施例1と同じ方法でDPVBを積層 した。」を加入する。
- 00 同第54頁2行目および15行目の「緑色」 (合計2ヶ所)を「黄色」に訂正する。

(以上)

6、補正の内容

- (I) 明細書第4頁7行目の『「アプライド・フィジックス・レターズ」』を『「アプライド・フィズィクス・レターズ」』訂正する。
- (2) 同第5頁4~5行目の「アプライド・フィジックス・レターズ」を「アプライド・フィズィクス・レターズ」』訂正する。
- (3) 同第10頁1行目の「緑色」を「黄色」に 訂正する。
- (4) 同第37頁下から7~6行目の「ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス」を「ジャーナル・オブ・アプライド・フィズィクス」に訂正する。
- (5) 同第42頁下から4行目の「365~370 で」を「152~153で」に訂正する。
- (6) 同第44頁下から6~5行目の「1.4-ピス(2-メチルー2-フェニルピニル)ベンゼ ン」を「1.4-ピス(2-パラメチルフェニル -2-ピフェニルピニル)ベンゼン」に訂正する。
- . (7) 同第45買7行目の「365℃」を「180

| | | | | | • ; |
|---|---|----|----|--|-----|
| , | | | | | |
| | | | | | |
| | · | | | | |
| , | | | | | |
| | | •, | | | |
| | | | | | |
| | | | 2. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |